

碳化硅靶材SiC靶材磁控溅射靶材电子束镀膜蒸发料

产品名称	碳化硅靶材SiC靶材磁控溅射靶材电子束镀膜蒸发料
公司名称	北京京迈研材料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:京迈研 型号:50.8*6mm 产地:北京
公司地址	北京市通州区永乐店镇柴厂屯村东(联航大厦)1-886号
联系电话	010-86208200 13811695426

产品详情

厂家直销 科研实验专用 碳化硅靶材 SiC靶材 磁控溅射靶材 电子束镀膜蒸发料

纯度 99.99%

产品介绍

供作稀土磁性材料，特种钢及有色金属合金添加剂，也可作储氢材料、储电材料等。用于制作合金；用于加工用磁铁。用于制造玻璃、打火石、陶瓷和合金等

金刚砂又名碳化硅（SiC）是用石英砂、石油焦（或煤焦）、木屑（生产绿色碳化硅时需要加食盐）等原料通过电阻炉高温冶炼而成。碳化硅在大自然也存在罕见的矿物，莫桑石。碳化硅又称碳硅石。

应用范围

碳化硅主要有四大应用领域，即：功能陶瓷、高级耐火材料、磨料及冶金原料。碳化硅粗料已能大量供应，不能算高新技术产品，而技术含量极高的纳米级碳化硅粉体的应用短时间不可能形成规模经济。

作为磨料，可用来做磨具，如砂轮、油石、磨头、砂瓦类等。

作为冶金脱氧剂和耐高温材料。

高纯度的单晶，可用于制造半导体、制造碳化硅纤维。

主要用途

用于3—12英寸单晶硅、多晶硅、砷化钾、石英晶体等线切割。太阳能光伏产业、半导体产业、压电晶体产业工程性加工材料。

用于半导体、避雷针、电路元件、高温应用、紫外光侦检器、结构材料、天文、碟刹、离合器、柴油微粒滤清器、细丝高温计、陶瓷薄膜、裁切工具、加热元件、核燃料、珠宝、钢、护具、触媒担体等领域

产品参数

中文名 碳化硅 化学式 SiC

分子量 40.1 熔 点 2700 ° C (升华)

密 度 3.2g/cm³ 水溶性 不溶

产品规格 图片靶材，矩形靶材，圆柱靶材，台阶片靶材，管型靶材，根据客户的图纸定制

产品用途磁控溅射镀膜材料等

产品附件正式报价单/购销合同/装箱单/材质分析检测单/正规发 票

产品包装真空包装/真空中性包装/特殊包装外加固包装

适用仪器各类型号磁控溅射设备

厂家优势

厂家直销

收货后7日内可协商退换货

靶材种类齐全